WEST

Generate Collection Print

L1: Entry 7 of 8

File: DWPI

May 25, 1989

DERWENT-ACC-NO: 1989-196325

DERWENT-WEEK: 198927

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Optical recording material - has organic thin layer contg. phthalocyanine cpd.

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

TOYO INK MFG CO

TOXW

PRIORITY-DATA: 1987JP-0202686 (August 14, 1987), 1987JP-0332802 (December 28, 1987)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 01133790 A

May 25, 1989

009

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 01133790A

December 28, 1987

1987JP-0332802 ·

INT-CL (IPC): B41M 5/26; C09B 47/04; G11B 7/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 01133790A

BASIC-ABSTRACT:

Optical recording material has an organic thin layer contg. at least one phthaloxyanine cpd. of formula (I). In (I), ring A1-A4=benzene, naphthalene or anthracene ring: M=A1, Ga, In, T1, Si, Ge, Sn, Pb; X=halogen, hydroxyl, opt. substd. aryl, opt. substd. hetero ring, -OR1, -SR1- -NR2R3, -SO2Nr4R5, -CONR4R5, CH2NHCOCH2NR4R5, -COOR5, -NO2, -SO2, -SO3H, -CN; R1=at least 1C alkyl, at least 4C cycloalkyl, at least 6C aryl, at least 4C acyl or polyether; R2 and R3=H, 1-18C alkyl, at least 4C cycloalkyl, at least 6C aryl; R2 and R3 opt. form 4-7 membered ring; R5=H, opt. substd. alkyl, opt. substd. aryl, opt. substd. hetero ring, -R6-NR7R8; R6=1 -4C alkyl; R7 and R8=opt. substd. alkyl; R7 and R8 opt. form a hetero ring contg. N, O or S; Z=-OR9, -SR10, -SeR10, NR10R11; R9=-R6-NR7R8; R10=H, at least 1C alkyl; at least 4C cycloalkyl, at least 6C aryl, at least 4C acyl, polyether, -R6-NR7R8; R11=R10; K, l, m and n=0 - 8 and P= 1 or 2.

ADVANTAGE - Recording material has improved chemical and physical stability, and absorption and reflection to semiconductor laser, and is produced efficiently by coating.

TITLE-TERMS: OPTICAL RECORD MATERIAL ORGANIC THIN LAYER CONTAIN PHTHALOCYANINE COMPOUND

DERWENT-CLASS: E23 G06 L03 P75 T03 W04

CPI-CODES: E23-B; G06-C06; G06-D07; G06-F05; L03-G04B;

EPI-CODES: T03-B01B; W04-C01;

WEST

Generate Collection Print

L1: Entry 3 of 8

File: JPAB

May 25, 1989

PUB-NO: JP401133790A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01133790 A
TITLE: OPTICAL RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: May 25, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MIYAZAKI, SHUJI SAKAMOTO, MARE EHASHI, SHIGEYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOYO INK MFG CO LTD

APPL-NO: JP62332802

APPL-DATE: December 28, 1987

INT-CL (IPC): B41M 5/26; C09B 47/04; C09B 47/10; C09B 47/12; C09B 47/18; C09B 47/20; C09B 47/22; C09B 47/24; C09B 47/26; G11B 7/24

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable additional writing through using a condensed beam of a semiconductor laser, by providing a recording layer comprising a specified compound, on a transparent substrate.

CONSTITUTION: An organic thin film layer comprising a compound of the formula is provided on a substrate. The recording layer comprising the compound of the formula is provided by applying a coating material in a thickness of not more than 1μm, and exposing the coated film to a vapor of a solvent such as chloroform and toluene, whereby the absorption wavelength of the thin film is shifted to the longer wavelength side, and the sensitivity to rays in the oscillating wavelength region of a semiconductor laser is markedly enhanced. In the formula, each of rings A1∼A4 is a benzene ring, naphthalene ring or anthracene ring, M is Al, Ga, In, Tl, Si, Ge, Sn or Pb, X is a halogen atom., hydroxyl, alkyl, aryl or heterocyclic ring radicle, Z is -OR9, -SP10, -SeR10 or -NR10, wherein R9 is -R6- NR7R8, R10 is an alkyl, cycloalkyl, aryl, acyl radicle, polyether group or -R6-NR7R8, wherein R6 is an alkyl radicle, and each of R7 and R8 is an alkyl radicle or a heterocyclic ring containing N, O or S.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

```
ANSWER 2 OF 3 CAPLUS COPYRIGHT 2003 ACS on STN
1
    1990:108646 CAPLUS
AN .
DN
    112:108646
    Optical recording materials
TI
    Miyazaki, Shuji; Sakamoto, Mare; Ehashi, Shigeyuki
IN
    Toyo Ink Mfg. Co., Ltd., Japan
PA
SO
     Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 9 pp.
    CODEN: JKXXAF
DT
    Patent
LA
     Japanese
IC
     ICM B41M005-26
         C09B047-04; C09B047-10; C09B047-12; C09B047-18; C09B047-20;
         C09B047-22; C09B047-24; C09B047-26; G11B007-24
     74-12 (Radiation Chemistry, Photochemistry, and Photographic and Other
    Reprographic Processes)
FAN.CNT 1
    PATENT NO.
                    KIND DATE
                                         APPLICATION NO. DATE
     _____ `----
                           -----
                                          -----
     JP 01133790
                    A2
                           19890525
                                          JP 1987-332802
                                                           19871228
PI
PRAI JP 1987-202686
                           19870814
    For diagram(s), see printed CA Issue.
    Recording materials are described which have a thin layer of a
AΒ
    phthalocyanine deriv. of the structure I (A1-A4 = a benzene-,
    naphthalene-, or anthracene ring; M = Al, Ga, In, Tl, Si, Ge, Sn, Pb; X =
    halo, OH, alkyl, aryl, heterocyclyl, OR1, SR1, NR2R3, SO2NR4R5, CONR4R5,
     CH2NHCOCH2NR4R5, CO2R5, NO2, SO3H, CN; R1 = alkyl, C.gtoreq.4 cycloalkyl,
    C.gtoreq.6 aryl, C.gtoreq.4 acyl, polyether group; R2, R3 = H, C1-18
     alkyl, C.gtoreq.4 cycloalkyl, or together may jointly form a part of
     4-7-membered heterocycle; R4 = H, C1-20 alkyl; R5 = H, alkyl, aryl,
    heterocyclyl, or R6NR7R8; R6 = C1-4 alkyl; R7, R8 = alkyl, or together may
     jointly form a N-, O-, or S-contg. heterocycle; Z = OR9, SR10, SeR10,
    NR10R11; R9 = R6NR7R8; R10 = H, alkyl, C.gtoreq.4-cycloalkyl,
    C.gtoreq.6-aryl, C.gtoreq.4-acyl, polyether group, R6NR7R8; R11 = defined
     as for R10; p, q, m, n = 0-8; s = 1-2). These materials are phys. and
     chem. stable, have high absorption and reflectance in the wavelength
     region of semiconductor lasers, and can be manufd. by a simple coating
     procedure. Thus, a 900-. ANG. layer of II formed on an acrylic disk by
     spin coating and drying showed an absorption max at 790 nm, and the
     reflectivity at 830 nm was 27% on the coated side and 18% on the substrate
     side. Recording by using a 830-nm laser (8 mW) and reading with the same
     (0.8 mW) gave a signal-to-noise ratio of 48 dB.
ST
    optical recording material phthalocyanine deriv
IT
    Recording materials
        (optical, metal phthalocyanines for)
IT
     123785-33-1
                  123785-34-2 123785-35-3
                                              123785-36-4
                                                            123818-47-3
                  123839-49-6 123839-50-9
     123818-48-4
                                            123841-79-2
     123841-80-5
                  125528-27-0
                               125548-71-2
                                              125548-72-3
                                                            125581-82-0
     RL: TEM (Technical or engineered material use); USES (Uses)
```

(optical recording materials contg., for semiconductor laser recording

and reading)

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-133790

@Int_CI_4 B 41 M 5/26 C 09 B 47/04 47/10 識別記号 厅内整理番号

@公開 平成1年(1989)5月25日

Y-7265-2H 7537—4H 7537—4H

7537-4H※審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

の発明の名称 光学記録媒体

47/12

②特 願 昭62-332802

顧 昭62(1987)12月28日 20世

優先権主張 砂昭62(1987)8月14日砂日本(ⅠP)砂特額 昭62-202686

母発 明 者 次 東京都中央区京橋2丁目3番13号 東洋インキ製造株式会

社内 明 勿発 者 坂 希

東京都中央区京橋2丁目3番13号 東洋インキ製造株式会

社内

明 四発 者 江 重 行

東京都中央区京橋2丁目3番13号 東洋インキ製造株式会

社内

⑪出 願 人 東洋インキ製造株式会 東京都中央区京橋2丁目3番13号

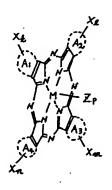
社

最終頁に続く

- 光学記録媒体 1. 発明の名称
- 2. 特許請求の範囲

1. 基板上に下記一般式 (1) で示される化合物の 少なくとも一種以上を含有する有機薄膜層を有する ことを特徴とする光学配録媒体。

一般式(1)



. 式中,環A」~A4はベンゼン環,ナフタリン環 またはアントラセン双を表す。

MttAf, Ga, In, Tf, Si, Ge, Sn またはPbを表す。

Xは、同一でも異別でもよく、それぞれ別側にハ ロゲン原子、水酸基、置換基を有してもよいアルキ ル基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を 有してもよい複素環基。一ORi,-SRi,-N RaRa, -SOanRaRs, -CONRaRs.

- CH N H C O C H N R A R s. - C O O R s.

-NO. -SO.Hまたは-CNを表す。

ここでRiは炭素数1以上のアルキル基。炭素数 4以上のシクロアルキル基、炭素数6以上のアリー ル基,炭素数4以上のアシル基またはポリエーテル

R₂, R₃は同一でも異別でもよく。それぞれが 水素原子、炭素数1~18のアルキル基、炭素数4 以上のシクロアルキル基、炭素数6以上のアリール 基であるか。またはRz、Rzが一緒になって窒素 原子を含む4~1員環の複素環を形成していてもよ い。R。は水素原子または炭素数1~20のアルキ ル基を表す。Rsは水素原子、置換基を有してもよ いアルキル羔、置換基を有してもよいアリール基,

置換基を有してもよい複素環基または−R₄−NR

¬R₀を衷し、ここでR₄は炭素数1~4のアルキル基、R₇、R₀は同一でも異別でもよい。それぞれ別個に置換基を有してもよいアルキル基またはR

¬、R₀が一緒になって窒素原子、酸素原子またはイオウ原子を含むヘテロ環を表す。

k, I, m, nはそれぞれ0~8の整数であり、 Xの偶数を表す。pは1または2の整数であり、2 の個数を表す。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体レーザーの集束ピームを用いて 追記することが可能な光学記録媒体に関するもので

- 3 -

れている有機色素を用いた記録媒体では、耐久性、 反射率の面で、十分な特性が得られなかったり、溶 剤への溶解性が悪く、経済的に有利な塗布方式によ る薄膜形成法が適用できないという欠点を有してい た。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは、有機色素を用いた記録媒体の問題 点を改善すべく、鋭意検討した結果、実用上優れた 特性を持ち、さらに経済的にも有利な光学記録媒体 を発明するに至った。

すなわち、本発明は、レーザービームなどの高密度エネルギー照射によって状態変化を生じさせ配録を行なう情報記録媒体において、透明基板上に、下記一般式 [1] で示される化合物を含有する記録層を有する光学記録媒体である。

(以下余白)

あり、更に詳しくは、コンピューター外部メモリー、 画像、音声等の各種情報の記録に用いられる光記録 媒体に関する。

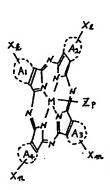
(従来の技術)

上記した追記可能な光記録媒体としては、テルル、テルル合金、ピスマス合金等の低融点金属薄膜の無機系記録層を有する記録媒体が実用化されはじめている。しかしながら、これらの記録媒体は、真空落着、スパッタリング等の真空中での薄膜形式によるため生産性が低く、さらに記録層の熱伝導率が大きいため記録密度の点で限界があり、またテルル等の有毒物質を使用するので衛生性の点で問題がある。

このような問題点を解決するために、近年、有機 系色素を記録媒体として使用する方法が検討されて おり、例えば、ポリメデン色素(特開昭50-11 2790号)、ナフトキノン(特開昭58-112 793号)、フタロシアニン色素(米国特許429 8975号)、ナフタロシアニン色素(米国特許4 492750号)等の半導体レーザー発援波長領域 に吸収を有する有機色素を記録層とした記録媒体が 提案されている。しかしながら、これまでに提案さ

- 4 -

一般式〔1〕



式中、環A,~A。はベンセン環、ナフタリン環 またはアントラセン環を表す。

MはA & , G a . J n . T & . S i , G e . S n または P b を 表す。

Xは、同一でも異別でもよく、それぞれ別個にハロゲン原子、水酸基、置換基を有してもよいアルキル基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を有してもよい復業環基、一ORI、一SRI、一NRIRI、一SOINRIRI、一CONRIRI、

- CH₂NHCOCH₂NR₄R₅, - COOR₅, - NO₂, - SO₂Hまたは- CNを表す。

ここでR:は炭素数1以上のアルキル基、炭素数4以上のシクロアルキル基、炭素数6以上のアリール基、炭素数4以上のアシル基またはポリエーテルである。

RI、RIは同一でも異別でもよく、それぞれが 水素原子、炭素数1~18のアルキル基、炭素数4 以上のシクロアルキル基、炭素数6以上のアリール 基であるか、またはRI、RIが一緒になって窒素 原子を含む4~7員頭の複素類を形成していてもよい。RIは水素原子、置換基を有していてもよいでである。 に対象数1~20のアルキル基を表す。RIは水素原子、置換基を有してもよいでは で、RI、ERI でもよいでによって、ここでRI は炭素数1~4のアルキル基、RI、RI でも異別でもよい。それぞれ別個に置換基を有してもよいアルキル基またはRI で、RI のアードを含むへテロ環を表す。

Z t OR . - S R . . - S e R . . . - N R . .

- 7 -

COORs, -NOs, -SOsHまたは-CNを .表す。

ここでR1は炭素数1以上のアルキル基、炭素数4以上のシクロアルキル基、炭素数6以上のアリール基、炭素数4以上のアシル基またはポリエーテルである。

Rs. Rsは同一でも異別でもよく、それぞれが水素、炭素数1~18のアルキル基、炭素数4以上のアリール基であるか、またはRs. Rsが一緒になって窒素原子を含む4~7員類の複素類を形成していてもよい。Rsは水素原子または炭素数1~20のアルキル基を表す。Rsは水素原子、置換基を有してもよいアリール基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を有してもよいで表。Rs. Roは同一でも異別でもよい。それぞれ別個に置換基を有してもよいアルキル基またはRs. Rs. Roは同一でも異別でもよい。それぞれ別個に置換基を有してもよいアルキル基またはRs. Rs. Roは同一でも異別でもよい。それぞれ別個に置換基を有してもよいアルキル基またはRs. Rs. Roは同一でも異別でもよい。それぞれ別個に置換基を有してもよいアルキル基またはRs. Rs. Roは同一でも異別でもよい。それぞれ別個に置換基を有してもよいアルキル基またはRs. Rs. Roule を要す。

k, &, m, nはそれぞれ独立に0~8の整数で

R:を表し、ここでR・は-R・-NR・R・を表し、またRioは水素または炭素数1以上のアルキル基、炭素数4以上のシクロアルキル基、炭素数6以上のアリール基、炭素数4以上のアシル基、ポリエーテルまたは-R・-NR・R・を表す。またRiiはRioと同様である。

k, e, m, n はそれぞれ0~8の整数であり、Xの個数を表す。p は1または2の整数であり、2の個数を表す。

一般式 (I) で示される化合物は、例えば下配一般式 (I)

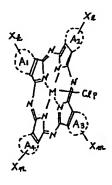
(式中:環Aはベンセン環、ナフタリン環又はアントラセン環を表す。

置換基 X はハロケン、水酸基、置換基を有してもよいアルキル基、置換基を有してもよいアリール基、 置換基を有してもよい複素環基、-OR₁、-SR₁、-NR₂R₃、-SO₂NR₄R₅、-CON R₄R₅、-CH₂NHCOCH₂NR₄R₅、-

- 8 -

あり、Xの個数を表す。)

で示される。-ジシアノ化合物と金属塩化物とから 公知の方法に従って、一般式 (II) の化合物を合成 する。 (例えばA.W.Snow, N.L.Jarvis, J.Am.Chem. Soc. Vol.106, No 17 4706-4711 (1984)参照】 一般式 (II)



次いで、一般式(II)の化合物と、HO-Ro、 HS-Rio、HSe-Rio又はHNRioRiiをピリ ジン存在下で反応させて、一般式(I)の化合物を 得ることができる。

本発明において用いられる透明基板としては、信

本発明においては、これらの透明な基板の厚さは、 特に制限がなく、板状でもフィルム状でも良い。ま た、その形状は、円形やカード状でもよく、その大 きさには特に制限はない。

また本発明の透明基板には、記録および読み出し の際の位置制御のための案内溝やアドレス信号や各種マーク等のプリフォーマット用の凹凸を通常有し ているが、これらの凹凸は前配したような熱可塑性 樹脂を成形 (射出、圧縮等) する際にスタンパーな どを用いて付与するのが、好ましい。

本発明の光学記録媒体において、一般式(1)で 示される化合物を含有する記録層を透明な基板上に 定着するには、例えば真空蒸着法、スパッタリング 法, イオンプレート法およびLB法 (ラングミュア プロジェット法) などの方法で強膜化できるが、こ れらの方法は操作が繁雑であり、かつ生産性の点で 劣るので、いわゆる塾布による方法が最も好ましい。 塗布法によって記録層を形成する場合には、一般式 (1) で示される化合物をアルコール類、ケトン類、 アミド類,スルホキシド類,エーテル類,エステル 類、脂肪族ハロゲン化炭化水素類、芳香族炭化水素 無等の一般の存備溶媒に分散さたは溶解して釜布す る。この際、一般式(1)で示される化合物がアミ ノ基を有する場合には有機酸とによる造塩体を形成 させることにより、溶解性が増大するため、上記の 有機溶媒中に、酢酸、プロピオン酸、酪酸、オレイ ン酸、ステアリン酸等の有機酸を混合して使用する こともできる。また、このとき場合によっては、高

-11-

分子パインダーを加えても良い。高分子パインダーとしては、塩化ビニル樹脂、アクリル酸樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂、メタクリル酸樹脂、酢酸ビニル樹脂、ニトロセルロース、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、プェノール樹脂またはこれらの共重合体などがあげられる。その際一般式(I)で示される化合物に対する樹脂の比率は10mt%以下が好ましい。

また、本発明の有機化合物に、他の色素を混合分散あるいは混合溶解して使用することもできる。混合して使用できる色素としては、すでに公知の例えば、芳香族または不飽和脂肪族ジアミン系金属錯体、芳香族または不飽和脂肪族ジチオール系金属錯体、フタロシアニン系錯体、ナフタロシアニン系錯体、ナフタロシアニン系錯体、ナフタロシアニン系錯体、テントラキノン系色素やポリメチン系色素が挙げられる。

- 1 2 -

機溶媒の蒸気にさらすことによって、薄膜の吸収被 長が長波長にシフトレ、半導体レーザーの発振波長 域の光に対する感度を著しく向上させることができ る場合もある。

また、これらの記録層を保護するために、A&。 Os,SiOs,SiO。SnO等の無機化合物を落着 して保護層を設けても良い。また、保護層として、 高分子を懐布しても良い。

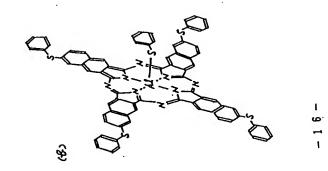
上記の様にして得られた記録媒体への記録は、基板上に設けた記録層に1μm程度に集束したレーザー光・好ましくは半導体レーザー光を照射することにより行なう。レーザー光の照射された部分は、レーザーエネルギーの吸収による分解、蒸発、溶融等の記録層の熱的な状態変化が生じた部分と、生じていない部分の反射率の差を読み取ることにより行なう。

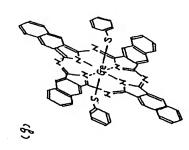
光源としては、He‐Neレーザー、Aェレーザー、半導体レーザー等の各種レーザーを用いることができるが、価格、大きさの点で半導体レーザーが特に好ましい。半導体レーザーとしては、中心波長830mm、780mmおよびそれより短波長のレーザ

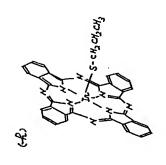
- を使用することができる。

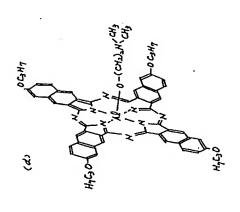
一般式〔1〕で示される化合物の例を以下に示す。

(以下余白)









次に、本発明を実施例により、更に具体的に説明 するが、本発明は、以下の実施例に限定されるもの ではない。例中部は重量部である。

実 旌 例 1

アクリル樹脂基板上に化合物 (a) 2.5 部とクロロホルム 9 7.5 部からなる溶液を滴下した後、この基板を1 0 0 0 rpm の速度で 1 0 秒間回転した。

次に、この基板を45でで20分間乾燥して記録 媒体を得た。この記録層の膜厚は900人であった。 薄膜の最大吸収波長は、790mmであり、830mm の波長の光に対する反射率は、化合物(a) 薄膜表 面で27%、またアクリル樹脂基板を通しては18 %であった。

この光学記録媒体をターンテーブル上に取り付け、 ターンテーブルを1800rpm で回転させながら、 1.0μmに集束した830nmのレーザー8mW、8 MHzで照射して記録を行なった。

この記録を行なった光学記録媒体表面を走査型電子顕微鏡観察を行なったところ、鮮明なピットが認められた。また、この光学記録媒体に830nm,0.8mWのレーザー光を照射し、反射光の検出を行な

実 施 例 2 ニトロセルロース樹脂 2 部をメチルエチルケトン

ったところ、S/N比が48dBであった。

ニトロセルロース樹脂 2 部をメチルエチルケトン 1 0 部に溶解し、フタロシアニン誘導体的 6 部およびジクロルエタン 9 5 部を上記の樹脂溶液と混合溶解した。

この溶液をパイレックス基板上に滴下した後、この基板を2000rpmで10秒間回転した。次に、この基板を90℃で2時間乾燥して記録媒体を得た。この記録層の膜厚は600人であった。

この薄膜の最大吸収波長は820mmであり、83 0mmの波長の光に対する反射率は、フタロシアニン 誘導体心薄膜表面側で29%、またパイレックス基 板を通しては21%であった。

また、この記録媒体を実施例1と同様に記録を行なったところ、記録層表面に鮮明なピットが認められ、また実施例1と同様のS/N比が得られた。

実 施 例 3~14

ポリカーボネート樹脂基板上に、下記の表 I に示したフタロシアニン誘導体(の)へ(0)を実施例 I と同様な方法により塗布して記録媒体を得た。

- 2 3 -

この薄膜の最大吸収被長および830mmの被長光に対する反射率、およびこの記録媒体に実施例1と同様な記録再生を行なった結果を表Ⅱに示す。

表 [

| 実施 例 | 化合物 | 极大吸 収波長 | 830nm 色素面 | 光比対 #3反射 率 基板面(2) | 再生S/N比 (dB) |
|---------|-----|------------|--------------|----------------------|----------------|
| 3 | c | 830 | - 29 | 20 | 52 |
| 4 | đ | 800 | 28 | 20 | 50 |
| 5 | е | 810 | 29 | 21 | 50 |
| 6 | f | 790 | 25 | 17 | 48 |
| 7 | g | 795 | 25 | 18 | 48 |
| 8 | h | 760 | 23 | 17 | 45 |
| 9 | i | 800 | 27 | 18 | 46 |
| 1 0 | j | 810 | 28 | 20 | 48 |
| 1 1 | k | 810 | 30 | 22 | 50 |
| 1 2 | 1 | 812 | 29 | 22 | 49 |
| 1 3 | m | 810 | 29 | 20 | 49 |
| 1 4 | n | 814 | 29 | 19 | 47 |

(発明の効果)

本発明は以上のような構成よりなり、化学的、物理的に安定で半導体レザー発振領域に十分な吸収,

- 2 4 -

反射率を有し、さらに生産性の高い盤布法により記録媒体を作成し得る特徴を有する。

特許出願人

東洋インキ製造株式会社

| 第 | 1 | 百 | ഗ | 縹 | ż |
|-----|---|---|----|----|---|
| 277 | _ | , | •, | WL | _ |

| ௵Int Cl.⁴ | 識別記号 | 庁内整理番号 |
|----------------------------|------|--------------------|
| C 09 B 47/ | | 7537—4H 7537—4H |
| 47/ | 22 | 7537-4H |
| 47 <i>/</i> 47 <i>/</i> | | 7537—4H 7537—4H |
| | 24 | A - 8421 - 5D |